PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2006-085140

(43)Date of publication of application: 30.03.2006

(51)Int.Cl.

GO3F 7/26 (2006. 01) C11D 7/26 (2006. 01) G02B (2006. 01) G03F (2006. 01) GO3F (2006. 01) H01L 21/304 (2006. 01) (2006, 01) H01L 21/027

(21)Application number: 2005-132036

(71)Applicant: TOKYO OHKA KOGYO CO LTD

(22)Date of filing:

28.04.2005

(72)Inventor: KATANO AKIRA

KATO TETSUYA

HARADA MITSUHARU

(30)Priority

Priority number: 2004241617

Priority date: 20.08.2004

Priority country: JP

(54) SOLVENT FOR CLEANING AND REMOVING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an excellent solvent for cleaning and removing for the purpose of cleaning a pigment dispersion type photosensitive resin composition to form a color filter or a black matrix pattern.

SOLUTION: The solvent for cleaning and removing comprises a solvent having a hydrogen bonding parameter (δ H) in Hansen's solubility parameters from 5 to 10.

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2006-85140 (P2006-85140A)

(43) 公開日 平成18年3月30日(2006.3.30)

(51) Int.Cl.			F I					テーマコー	ド(参考)
GO3F	7/26	(2006.01)	GO3F	7/26				2HO25	
C11D	7/26	(2006.01)	C 1 1 D	7/26				2HO48	
G02B	5/20	(2006.01)	GO2B	5/20	1	01		2H096	
GO3F	7/16	(2006.01)	GO3F	7/16				4H003	
GO3F	7/38	(2006.01)	GO3F	7/38	5	O 1		5F046	
		•	審查請求	有請	求項6	の数 12	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号		特願2005-132036 (P2005-132036)	(71) 出版	額人	0002202	239		
(22) 出願日		平成17年4月28日(2005. 4. 28)			東京応	化工業材	朱式会社	
(31) 優先権主張番号		特願2004-241617(P2004-241617)			神奈川	県川崎で	市中原区中丸子	150番地
(32) 優先日		平成16年8月20日(2004. 8. 20)	(74) 代理	理人	1001069	909		
(33) 優先権主張国		日本国(JP)				弁理士	棚井	澄雄	
				(74)代理	理人	1000649	808		
						弁理士	志賀	正武	
				(74)代月	理人	1001014	165		
				*		弁理士	青山	正和	
				(74)代理	理人	1000944	100		
						弁理士	鈴木	三義	
				(74)代3	理人	1001060)57		
						弁理士	柳井	則子	
								£	と終頁に続く

(54) 【発明の名称】洗浄除去用溶剤

(57)【要約】

【課題】 カラーフィルターやブラックマトリックスパターンを形成するための顔料分散型感光性樹脂組成物の洗浄用として特に優れた洗浄除去用溶剤を提供する。

【解決手段】 洗浄除去溶剤として、ハンセン(Hansen)溶解パラメータにおける水素結合力パラメータ(δ_H)が $5\sim 10$ の溶剤を用いる。

【選択図】

なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ハンセン(Hansen)溶解パラメータにおける水素結合力パラメータ(δ_H)が 5~10であることを特徴とする、感光性樹脂組成物の洗浄除去用溶剤。

【請求項2】

混合溶剤である請求項1記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項3】

芳香族系溶剤を含有することを特徴とする請求項1または2に記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項4】

プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテートを含有することを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項5】

プロピレングリコールモノアルキルエーテルを含有することを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項6】

プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノアルキルエーテル、及び芳香族系溶剤を含有することを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項7】

芳香族系溶剤がモノアルキルベンゼン、ジアルキルベンゼン、及びトリアルキルベンゼンの中から選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項3~6のいずれか一項に記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項8】

芳香族系溶剤がジアルキルベンゼン、及びトリアルキルベンゼンの両方を含有するものであることを特徴とする請求項7に記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項9】

感光性樹脂組成物が顔料を含有する組成物であることを特徴とする請求項1~8のいずれか一項に記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項10】

感光性樹脂組成物が赤(R)、緑(G)、青(B)のいずれかのカラーフィルターを形成するためのカラーフィルター形成用感光性樹脂組成物であることを特徴とする請求項1~9のいずれか一項に記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項11】

感光性樹脂組成物がブラックマトリックスパターンを形成するためのブラックマトリックスパターン形成用感光性樹脂組成物であることを特徴とする請求項1~10のいずれか一項に記載の洗浄除去用溶剤。

【請求項12】

界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1~11のいずれか一項に記載の洗浄除去用溶剤。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、感光性樹脂組成物の洗浄除去用溶剤に関する。

【背景技術】

[0 0 0 2]

半導体素子や液晶表示素子の製造においては、フォトリソグラフィー技術が用いられているが、それらには、ポジ型やネガ型の感光性樹脂組成物が利用される。

30

10

20

当該感光性樹脂組成物は塗布液の形で、半導体基板や、ガラス基板等の基板上に塗布され、適宜乾燥処理を施して被膜を形成し、これに選択的露光を行い、次いで現像処理を行うことでパターン化された感光性樹脂被膜が形成される。

感光性樹脂組成物の基板への塗布方法としては、回転式塗布方法が一般的であるが、特に大型化が進む液晶表示素子製造の分野においては、コートアンドスピン方式、ノンスピン方式等の塗布手段が提案されてきている。

[0003]

塗布工程においては、感光性樹脂組成物を吐出するノズルや、塗布装置内壁、基板周縁、基板裏面、その他の配管系等が感光性樹脂組成物により汚染されるため、定期的あるいは随時、洗浄処理を行う必要がある。

特に顔料が分散された材料、例えばカラーフィルターやブラックマトリックスパターンを形成するための顔料分散型感光性樹脂組成物は、洗浄除去が困難であり、洗浄性に優れた洗浄除去液の実現が求められていた。

なお、顔料分散型感光性樹脂組成物に対する洗浄除去液としては、たとえば特許文献 1 、 2 に記載のものが知られている。

【特許文献1】特開2001-188364号公報

【特許文献2】特開2000-273370号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

しかし、基板の大型化や、塗布手段の新たな提案等により、洗浄領域は拡大する方向にあり、更なる洗浄性能の向上が求められてきている。

本発明は、このような感光性樹脂組成物の洗浄用として好適な、特にカラーフィルターやブラックマトリックスパターンを形成するための顔料分散型感光性樹脂組成物の洗浄用として優れた洗浄除去用溶剤を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[00005]

上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。

本発明はハンセン(H a n s e n)溶解パラメータにおける水素結合力パラメータ(δ H)が δ ~ 1 0 であることを特徴とする、感光性樹脂組成物の洗浄除去用溶剤を提供する

【発明の効果】

[0006]

本発明により、洗浄性に優れた洗浄除去用溶剤が提供される。

【発明を実施するための最良の形態】

[0007]

以下、本発明をより詳細に説明する。

≪感光性樹脂組成物≫

本発明で洗浄対象とする感光性樹脂組成物は特に限定は無く、これまで半導体用、液晶用、カラーフィルター用等で用いられてきたポジ型、ネガ型、化学増幅型、非化学増幅型のあらゆる感光性樹脂組成物が用いられる。

感光性樹脂組成物は、基本的に樹脂成分、および光重合開始剤等の感光成分を必須成分として含有する。それ以外に、モノマー成分、界面活性剤、酸成分、含窒素有機化合物、顔料、溶剤等を含有する場合もある。

[00008]

特に洗浄効果を発揮する感光性樹脂組成物としては、顔料が分散された感光性樹脂組成物であり、更に好ましくは、赤(R)、緑(G)、青(B)のカラーフィルター形成用感光性樹脂組成物、ブラックマトリックスパターン形成用感光性樹脂組成物である。

[0009]

上記樹脂成分としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸などのカルボキシ基を有す

10

20

30

40

10

20

30

50

るモノマーから選ばれる1種以上と、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸エチル、2ーヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシープロピルメタクリレート、Nーブチルアクリレート、Nーブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、インブチルメタクリレート、フェノキシメタクリレート、フェノキシメタクリレート、グリシジルメタクリレート、インボルニルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、スチレン、アクリルアミド、アクリロニトリルなどから選ばれる1種以上との共重合体や;フェノールノボラック型エポキシアクリレート重合体、フェノールノボラック型エポキシメタクリレート重合体、ビスフェノールA型エポキシアクリレート重合体、ビスフェノールA型エポキシアクリレート重合体、ビスフェノール S型エポキシアクリレート重合体などの樹脂が挙げられる。

[0010]

上記光重合開始剤としては、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-ヒド ロキシー2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、1-〔4-(2-ヒドロキシエ トキシ)フェニル] -2-ヒドロキシ-2-メチル-1-プロパン-1-オン、1-(4 - イソプロピルフェニル) - 2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロパン - 1 - オン、1 - (4 ードデシルフェニル) -2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、2,2-ジメ トキシー1.2-ジフェニルエタン-1-オン、ビス(4-ジメチルアミノフェニル)ケ トン、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロパン-1-オン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル)ーブ タン-1-オン、2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、4 - ベンゾイル- 4 ' - メチルジメチルスルフィド、4 - ジメチルアミノ安息香酸、4 - ジ メチルアミノ安息香酸メチル、4ージメチルアミノ安息香酸エチル、4ージメチルアミノ 安息香酸ブチル、4ージメチルアミノー2ーエチルヘキシル安息香酸、4ージメチルアミ ノー 2 ーイソアミル安 息香酸、ベンジルーβーメトキシエチルアセタール、ベンジルジメ チルケタール、1-フェニル-1,2-プロパンジオン-2-(o-エトキシカルボニル) オキシム、 o ーベンゾイル安息香酸メチル、 2 , 4 ージエチルチオキサントン、 2 ーク ロロチオキサントン、2,4-ジメチルチオキサントン、1-クロロー4-プロポキシチ オキサントン、チオキサンテン、2-クロロチオキサンテン、2,4-ジエチルチオキサ ンテン、2-メチルチオキサンテン、2-イソプロピルチオキサンテン、2-エチルアン トラキノン、オクタメチルアントラキノン、1,2-ベンズアントラキノン、2,3-ジフ ェニルアントラキノン、アゾビスイソブチロニトリル、ベンゾイルパーオキシド、クメン パーオキシド、2-メルカプトベンゾイミダール、2-メルカプトベンゾオキサゾール、 2-メルカプトベンゾチアゾール、2-(o-クロロフェニル)-4,5-ジ(m-メト キシフェニル) - イミダゾリル二量体、ベンゾフェノン、2-クロロベンゾフェノン、p ,p'ービスジメチルアミノベンゾフェノン、 4 , 4 ' ービスジエチルアミノベンゾフェノ ン、4,4'ージクロロベンゾフェノン、3,3ージメチルー4ーメトキシベンゾフェノ ン、ベンジル、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベ ンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾイン-n-ブチルエーテル、ベンゾインイソブチ ルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、アセトフェノン、2,2-ジエトキシアセトフ ェノン、pージメチルアセトフェノン、pージメチルアミノプロピオフェノン、ジクロロ アセトフェノン、トリクロロアセトフェノン、pーtertーブチルアセトフェノン、p ージメチルアミノアセトフェノン、pーtertーブチルトリクロロアセトフェノン、p - t e r t - ブチルジクロロアセトフェノン、α, α - ジクロロー 4 - フェノキシアセト フェノン、チオキサントン、2-メチルチオキサントン、2-イソプロピルチオキサント ン、ジベンゾスベロン、ペンチルー4-ジメチルアミノベンゾエート、9-フェニルアク リジン、1, 7-ビスー(9-アクリジニル)ヘプタン、1, 5-ビスー(9-アクリジ ニル) ペンタン、1, 3-ビス- (9-アクリジニル) プロパン、p-メトキシトリアジ ン、2,4,6-トリス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、2-メチル-4,6 $\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} \begin{ta$

$[0\ 0\ 1\ 1\]$

上記顔料としては、例えば

- C. I. Pigment Yellow 11, 24, 31, 53, 83, 99, 108, 109, 13 9, 150, 151, 154, 167, 180, 185, 193;
- C. I. Pigment Orange 36, 38, 43;
- C. I. Pigment Red 105, 122, 149, 150, 155, 171, 175, 176, 177, 209, 224, 254, 264;
- C. I. Pigment Violet 19, 23, 32, 39;
- C. I. Pigment Blue 1, 2, 15:1, 15:2, 15:3, 16, 22, 60, 66;
- C. I. Pigment Green 7, 36, 37;
- C. I. Pigment Brown 25, 28;
- C. I. Pigment Black 1, 7

カーボンブラック

等が挙げられる。

$[0\ 0\ 1\ 2\]$

このようなカラーフィルター形成用、またはブラックマトリックスパターン形成用の感光性樹脂組成物については多くの提案がなされており、例えば特開2004-69754 号公報、特開平11-231523号公報、特開平11-84125号公報、特開平10-221843号公報、特開平9-269410号公報、特開平10-90516号公報等に記載の感光性材料等が好ましく用いられる。

[0013]

<洗净除去用溶剂>

本発明は、ハンセン(Hansen)溶解パラメータにおける水素結合力パラメータ(δ_H)が $5\sim 1$ 0 であることを特徴とする洗浄除去用溶剤を提供する。

ハンセン溶解パラメータとは、溶剤の溶解パラメータを定義する方法の1種であり、例えば「INDUSTRIAL SOLVENTSHANDBOOK」(pp. 35-68、Marcel Dekker, Inc.、1996年発行)や、「DIRECTORYOF SOLVENTS」(pp. 22-29、Blackie Academic& Professional、1996年発行)などに記載され、定義されているパラメータである。

[0014]

ハンセン溶解パラメータにおける水素結合力パラメータ(δ_H)が5~10、好ましくは6~8となるような溶剤を選択するか、あるいは複数の溶剤を組み合わせて当該水素結合力パラメータが5~10、好ましくは6~8となるように適宜混合割合を調整した混合溶剤を用いることにより、洗浄性に優れた洗浄除去用溶剤となる。

30

10

20

50

10

30

40

50

水素結合カパラメータが上記範囲の下限値より小さいと、感光性樹脂組成物中における樹脂成分、モノマー成分、及び光重合開始剤等の有機成分の除去性が悪く、また上記範囲の上限値を超えると、顔料等の感光性樹脂組成物中に溶解せず分散している成分が凝集等を起こし易く、洗浄後に残る場合がある。

[0015]

洗浄除去用溶剤は、前記水素結合力パラメータ(δ_H)が $5\sim10$ 、より好ましくは $6\sim8$ の範囲内にある溶剤を一種選択して用いてもよく、あるいは複数の溶剤を組み合わせた混合溶剤でもよい。洗浄性の点では混合溶剤の方が好ましい。

混合溶剤の場合は、混合後の水素結合力パラメータが上記の範囲内となればよい。例えば、該水素結合力パラメータ(δ_H)が上記範囲内にあるものどうしを混合してもよく、該範囲内のものと範囲外のものとを混合してもよい。

[0016]

· 混合溶剤の水素結合力パラメータ(â_H)は、以下の式により理論的に求められる値と する。

水素結合カパラメータ(δ_H) = A × a + B × b + C × c + ・・・・・・(式中、A、B、C は、混合に用いる各溶剤の水素結合カパラメータ、a、b、c は混合溶媒の全体の質量を「1」とするときの、各溶剤の含有割合(質量基準)を示す。)

例えば、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートの水素結合力パラメータは 6.6、プロピレングリコールモノメチルエーテルは 13.6、キシレンは 2.5 であるので、これらを質量比 6:2:2 で混合した混合溶剤の水素結合力パラメータは、水素結合力パラメータ= $6.6\times0.6\times13.6\times0.2+2.5\times0.2=7.18$ となる。

なお、各溶剤の水素結合力パラメータは、「INDUSTRIAL SOLVENTS HANDBOOK」(pp. 35-68、MarcelDekker, Inc.、1996年発行)に記載されている値を用いることができる。

[0017]

中でもプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテートを含有する洗浄除去用溶剤は、感光性樹脂組成物中の有機成分の除去性に効果があり、好ましい。

プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテートとしては、例えば炭素数 1 ~ 3 の直鎖又は分岐鎖状のアルキル基を有するものが挙げられ、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)(水素結合力パラメータ = 6.6)が最も好ましい。

[0018]

また速乾性を求めるためには、プロピレングリコールモノアルキルエーテルが好ましく、中でもアルキル基の炭素数が1~5のものが好ましい。特にプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)(水素結合力パラメータ=13.6)は好ましい溶剤であるので、先のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート、特にPGMEAに混合し、混合溶剤の水素結合力パラメータが5~10に入るように調整して用いることが好ましい。

[0019]

また、顔料分散型の感光性樹脂組成物、特にブラックマトリックスパターン形成用の黒色顔料(カーボン)分散型の感光性樹脂組成物に対しては、芳香族系溶剤を配合して用いるとカーボンの凝集現象を抑制する効果が得られるので好ましい。

カーボン粒子を凝集させず、効率良く分散させるためには、アルキル基を有する芳香族系溶剤を用いることが有利であり、例えばモノアルキルベンゼン、ジアルキルベンゼン、トリアルキルベンゼンなどが好ましい。

[0020]

これらは例えば、トルエン(水素結合力パラメータ=2.0)、キシレン(水素結合力パラメータ=2.5)、エチルベンゼン(水素結合力パラメータ=1.4)、プロピルベンゼン、1-メチルプロピルベンゼン、ジメチルベンゼン

10

20

30

40

50

、ジエチルベンゼン、エチルメチルベンゼン、トリメチルベンゼン、エチルジメチルベンゼンなどを挙げることができ、これらは1.4~3.1の水素結合力パラメータを有する

特にジアルキルベンゼンとトリアルキルベンゼンの両方を含有する芳香族系溶剤が好ましい。これらを先のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノアルキルエーテルと適宜組合せ、混合溶剤の水素結合力パラメータが5~10となるように調整して用いることが好ましい。

ジアルキルベンゼンとトリアルキルベンゼンの両方を含有する芳香族系溶剤としては、 市販されているソルベッソ100、ソルベッソ150、ソルベッソ200(以上商品名、 エクソン化学社製)などが利用できる。

なお、芳香族系溶剤としては、アニソール(メトキシベンゼン)(水素結合力パラメータ=6.7)等を用いても良い。

[0021]

以上述べた通り、プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノアルキルエーテル、及び芳香族系溶剤との3種混合溶剤が顔料分散型感光性樹脂組成物の洗浄除去用として最も好ましいが、それらの混合割合は特に制限は無く、混合溶剤の水素結合力パラメータが5~10となるように適宜調整すればよいが、好ましくは、プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート:プロピレングリコールモノアルキルエーテル:芳香族系溶剤=1~9:0.1~3:1(質量比)であり、更に好ましくは2~4:0.5~1.5:1(質量比)である。

[0022]

また本発明の洗浄除去用溶剤においては、感光性樹脂組成物の樹脂成分に対する良溶媒を含有することが好ましい。この良溶媒とは、感光性樹脂組成物に用いられている溶剤が挙げられる。

ここでいう樹脂成分は、カラーフィルター形成用感光性樹脂組成物およびブラックマトリックスパターン形成用感光性樹脂組成物の構成成分として知られている上記で挙げた樹脂成分を指す。特に洗浄対象の感光性樹脂組成物に含まれる樹脂成分が予めわかっている場合は、該感光性樹脂組成物に含まれる溶剤を含むことが好ましい。

[0023]

感光性樹脂組成物の樹脂成分に対する良溶媒の例としては、エチレングリコールモノメ チルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピ ルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー テル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールジプロピルエーテル、 プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、 プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル 、プロピレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールジエチルエーテル、ジ エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジ エチレングリコールモノフェニルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジ エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノプロピ ルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、エチレング リコールモノフェニルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルア セテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコール モノプロピルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート - ジエチレングリコールモノフェニルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメ チルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピ レングリコールモノプロピルエーテルアセテート、2 - メトキシブチルアセテート、3 -メトキシブチルアセテート、4-メトキシブチルアセテート、2-メチル-3-メトキシ ブチルアセテート、3 -メチル-3 -メトキシブチルアセテート、3 -エチル-3 -メト キシブチルアセテート、2-エトキシブチルアセテート、4-エトキシブチルアセテート 、4-プロポキシブチルアセテート、2-メトキシペンチルアセテート、3-メトキシペ ンチルアセテート、4-メトキシペンチルアセテート、2-メチル-3-メトキシペンチ ルアセテート、3-メチル-3-メトキシペンチルアセテート、3-メチル-4-メトキ シペンチルアセテート、4-メチル-4-メトキシペンチルアセテート、アセトン、メチ ルエチルケトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン、エチルイソブチルケトン、 テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、プ ロピオン酸プロピル、プロピオン酸イソプロピル、2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、 2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、メチル-3-メトキシプロピオネート、エチル-3 ーメトキシプロピオネート、エチルー3-エトキシプロピオネート、エチルー3-プロポ キシプロピオネート、プロピルー3ーメトキシプロピオネート、イソプロピルー3ーメト キシプロピオネート、エトキシ酢酸エチル、オキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3-メ チルブタン酸メチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、酢酸イソアミル、炭酸エチル、炭酸プ ロピル、炭酸ブチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、ピル ビン酸ブチル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ブ チル、乳酸エチルヘキシル、ベンジルメチルエーテル、ベンジルエチルエーテル、ジヘキ シルエーテル、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル 、ァーブチロラクトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、シクロヘキサノン、ブタノール 3-メチル-3-メトキシブタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、エチレン グリコール、ジエチレングリコール、グリセリン等を挙げることができる。中でも好まし いものは、前述のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート、プロピレング リコールモノアルキルエーテルが挙げられる。

[0024]

< 界面活性剤>

本発明の洗浄除去用溶剤には、界面活性剤を配合することが好ましい。なお、本発明の洗浄除去用溶剤は、いわゆる溶剤(単種の溶剤または混合溶剤)のほかに、溶剤と、それ以外の成分を含んだ洗浄除去用組成物(例えば洗浄液の概念)をも包含するものとする。

上記界面活性剤としては、カラーフィルター形成用感光性樹脂組成物およびブラックマトリックスパターン形成用感光性樹脂組成物の構成成分として知られている界面活性剤を使用できるが、洗浄対象の感光性樹脂組成物に含まれる界面活性剤が予めわかっている場合は、それと同種の界面活性剤が好ましい。

[0025]

界面活性剤の例としては、フッ素-ケイ素系界面活性が挙げられる。中でもパーフルオロアルキルエステル基とアルキルシロキサン基とエチレンオキシ基とプロピレンオキシ基が結合した非イオン性フッ素-ケイ素系界面活性剤(E-1)が好ましい。具体例としては、例えばメガファックR-08、R-60(製品名、大日本インキ化学工業社製)等が挙げられる。

またフッ素含有量が10~25質量%であり、かつケイ素含有量が3~10質量%の界面活性剤成分(E-2)も好ましい。具体例としてはX-70-090、X-70-09 1、X-70-092、X-70-093(製品名、信越化学工業社製)等が挙げられる

また特定のシロキサン骨格を有するポリエステル変性ポリジアルキルシロキサン系界面活性剤(E-3)も好ましい。具体例としてはBYK-310、BYK-315、(製品、ビックケミー社製)等が挙げられる。

上記(E-1)~(E-3)以外の界面活性剤の具体例として、フロラードFC-430、FC431(製品名、住友3M社製)、エフトップEF122A、EF122B、EF122C、EF126(製品名、トーケムプロダクツ社製)等のフッ素系界面活性剤が挙げられる。

界面活性剤は1種を単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

[0026]

本発明の洗浄除去用溶剤における界面活性剤の含有量は、該組成物中における界面活性

10

20

30

剤の濃度が 0.001~1.0質量%が好ましく、0.001~1.0質量%がより好ましい。

界面活性剤の配合量が上記範囲の下限値以上であれば、界面活性剤の添加効果が得られる。また上記範囲の上限値以下とすることにより、洗浄後に残留している洗浄液と感光性樹脂組成物とが接触したときに、感光性樹脂組成物中の界面活性剤濃度が高すぎると、泡が発生し易するのが防止される。感光性樹脂組成物中の界面活性剤濃度が高すぎると、泡が発生し易く、かえって塗布ムラが生じ易くなり、更には塗膜にピンホールが発生する場合もある。

また洗浄対象の感光性樹脂組成物に含まれている界面活性剤の濃度が予めわかっている場合には、該濃度と洗浄除去用溶剤おける界面活性剤濃度を同程度にすることが表面自由エネルギーの均衡の観点から好ましい。

[0027]

本発明の洗浄除去用溶剤は、感光性樹脂組成物を基板に塗布した後に、基板上の不要な感光性樹脂組成物を除去するのに用いられるほか、塗布工程に使用される塗布装置のノズル、ローラー、配管等に付着した感光性樹脂組成物の洗浄に好適に用いられる。

[0028]

本発明によれば、感光性樹脂組成物を洗浄する洗浄性に優れた洗浄除去用溶剤が得られる。

本発明の洗浄除去用溶剤は、特にカラーフィルターやブラックマトリックスパターンを 形成するための顔料分散型感光性樹脂組成物に対して優れた洗浄性を有する。

[0029]

本発明の洗浄除去用溶剤は、1種の溶剤だけから構成してもよいが、洗浄性、乾燥性、洗浄された顔料の沈降防止、等の種々の特性を満足させるために、複数種の溶剤を用いた混合溶剤の方が、バランスの取れた洗浄液を容易に設計することができて好ましい。

[0030]

本発明の、水素結合力パラメータ(δ_H)が上記範囲の洗浄除去用溶剤によれば、前述したように、感光性樹脂組成物中の樹脂成分、モノマー成分、及び光重合開始剤等の成分の除去性が良好であるとともに、顔料等の凝集等が抑えられて良好な洗浄性が得られる。

一方、感光性樹脂組成物の樹脂成分に対する良溶媒を含有する洗浄除去用溶剤によれば、該溶剤によって洗浄除去された感光性樹脂組成物中に分散していたカーボン等の顔料粒子の凝集が抑えられ、洗浄除去用溶剤中に顔料が効率良く分散される。すなわち、洗浄除去用溶剤中における顔料の分散性が悪いと、一旦洗浄除去された顔料粒子が凝集して被洗浄面に沈降し易くなるが、これを防止して洗浄残りをなくすことできる。

[0031]

特に、芳香族系溶剤を用いると、カーボンの凝集、沈降を抑制するうえで好ましい。特にアルキル基および/またはアルコキシ基を有する芳香族系溶剤を含有させると、カーボンを効率良く分散させることができるので好ましい。

これは、芳香環のπ電子がカーボンとの親和性に寄与し、アルキル基および/またはアルコキシ基が、感光性樹脂組成物の樹脂成分に対する良溶媒との親和性に寄与し、その結果、洗浄除去用溶剤とカーボンとの良好な親和性が得られるためと考えられる。

したがって、特にブラックマトリックスパターン形成用の黒色顔料 (特に、カーボン) 分散型の感光性樹脂組成物に対して有効である。

[0032]

また、吐出ノズル先端部分を洗浄する場合、洗浄液がノズル等に付着した状態のままでいると、洗浄後に再び感光性樹脂組成物を吐出する際、ノズル等に付着していた洗浄液が感光性樹脂組成物に溶け込み、感光性樹脂組成物の組成を変化させることになる。このことは感光性樹脂組成物の塗布性等の特性劣化につながるおそれがあり、例えば塗布ムラ発生の原因となる場合がある。特に、感光性樹脂組成物に界面活性剤が配合されている場合は、洗浄液との接触によって該界面活性剤濃度が低下し、その結果、塗布ムラが発生し易い

本発明によれば、乾燥性(速乾性)に優れた洗浄除去用溶剤を提供することができ、こ

10

20

30

40

れによって、感光性樹脂組成物への洗浄液の溶け込みを抑制することができる。特にプロピレングリコールモノアルキルエーテルを含有させると、乾燥性の向上に有効である。

さらに、界面活性剤を含有する洗浄除去用溶剤によれば、感光性樹脂組成物に残留していた洗浄液が溶け込んでも、感光性樹脂組成物中における界面活性剤濃度の低下を抑えることができ、塗布ムラの発生を防止することができる。

【実施例】

[0033]

以下、本発明の実施例を説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0034]

下記の実施例および比較例における各特性の評価は以下の評価方法により行った。

(乾燥性評価)

PGMEAとの相対比較時間で表した。具体的には、気温 23 ± 1 $\mathbb C$ 、湿度 45 ± 5 %、 760 ± 10 m m H g の空調された室内で、3 i n c h シリコンウエハーの表面中央部にポリエチレン製のスポイトで試料(洗浄液)1 g を滴下し、スピンコーターで毎分 2000回転して試料(洗浄液)が乾燥するまでを目視で観測する方法で得られた乾燥時間(X 秒)を、試料として P G M E A を用いた場合の乾燥時間(Y 秒)で割って得られた値で示した。

[0035]

(洗净性評価)

ガラス製の1ミリリットルピペット内にブラックマトリックスパターン形成用感光性樹脂組成物である「CFPR BK-5005SL」(東京応化製)を付着させた。次いで当該ピペット内を1ミリリットルの洗浄除去用溶剤で10回、洗浄処理を行い、その後の洗浄具合を目視にて確認した。洗浄残りが全く無かったものは〇、わずかに洗浄残りが見られたが実用上問題のなかったものは△、洗浄残りが多く実用上問題のあったものは×として評価した。

[0036]

(顔料の沈降性評価)

直径12mm、長さ1000mmのチューブ状ガラス容器に、CFPR-BK5005SL/洗浄液=1/9(質量比)の混合液を注入し、縦に静置したときに上層部と下層部をそれぞれ10m1ずつ抜き取り、これをガラス基板上に塗布し、顔料の凝集の有無を目視と顕微鏡にて確認した。凝集や沈降が多く確認され実用上問題のあったものは×、やや確認されたものの実用上問題のなかったものは△、確認されなかったものは○として評価した。

[0037]

(塗布ムラ評価)

上記顔料の沈降性評価と同様の方法で抜き取った上層部と下層部のそれぞれ10mlの試料を、基板上に回転塗布し、塗布ムラを目視にて確認した。塗布ムラがなかったものは〇、塗布ムラがやや確認されたものの実用上問題のなかったものは△、確認され実用上問題のあったものは×として評価した。

[0038]

[実施例1]

PGMEA (水素結合力パラメータ=6.6) からなる洗浄液を調製した。

[実施例2]

PGMEA:PGME=7:3 (質量比)の混合洗浄液(水素結合力パラメータ=8.7)を調製した。

「実施例3]

PGMEA:PGME:ソルベッソ100=6:2:2 (質量比)の混合洗浄液 (水素結合力パラメータ=7.1) を調製した。

[0039]

10

20

30

0

[実施例 4]

実施例3の洗浄液に界面活性剤(Additol XL 121 (ソルーシア社製)) 50ppmを配合して、洗浄液を調製した。

[実施例5]

アニソール:トルエン: PGMEA:PGME=2:1:5:2 (質量比) の混合洗浄液 (水素結合カパラメータ=7.56) を調製した。

[実施例 6]

実施例 5 の洗浄液に界面活性剤 (Additol XL 121 (ソルーシア社製)) 5 0 p p m を配合して、洗浄液を調製した。

[0040]

[比較例1]

ソルベッソ100(水素結合力パラメータ=2)を洗浄液として用いた。

「比較例2]

N, N-ジメチルアセトアミド (水素結合力パラメータ=10.2) を洗浄液として用いた。

[比較例3]

PGME (水素結合力パラメータ=13.6) を洗浄液として用いた。

[0041]

上記各実施例および比較例の洗浄液を用いて、乾燥性、洗浄性、顔料の凝集沈降性、および塗布ムラの各評価を行った。その結果を下記表1に示す。

 $[0 \ 0 \ 4 \ 2]$

【表 1】

	水素結合力 パラメータ	界面活性剤	乾燥性	洗浄性	顔料の凝集沈降性	塗布ムラ
実施例 1	6.6	無	1	Δ	Δ	_
実施例2	8.7	無	0.9	Δ	Δ	Δ
実施例3	7.1	無無	1	0	0	
実施例4	7.1	有	1	0	0	0
実施例5	7.56	無	1	0	0	<u> </u>
実施例 6	7.56	有	1	0	0	0
比較例1	2.0	無	1.2	×	X	×
比較例2	10.2	無	>6	×	X	×
比較例3	13.6	無無	0.9	Δ	x	×

[0043]

上記結果から明らかなように、実施例1~6の洗浄除去用溶剤(洗浄液)は、乾燥性および洗浄性が実用上問題なく良好であった。

特に芳香族系溶剤を含有する実施例3~6は、顔料の凝集沈降性がなく良好であった。 また、界面活性剤が配合された実施例4、6は、塗布むらがなく良好であった。 10

20

30

フロントページの続き

(51) Int. Cl.

FΙ

テーマコード (参考)

H 0 1 L 21/304

(2006.01)

H 0 1 L 21/304

6 4 7 A

H 0 1 L 21/027

(2006.01)

H 0 1 L 21/304 6 4 7 B

H 0 1 L 21/30

5 7 7

(72) 発明者 片野 彰

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内

(72)発明者 加藤 哲也

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内

(72) 発明者 原田 光治

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA00 AB13 AB16 AC01 AD01 BC13 BC42 CC11 EA04 EA10

2H048 BA02 BA11 BA45 BB01 BB02 BB42

2H096 AA23 AA30 LA02 LA30

4H003 DA15 DB03 DC03 ED04 ED29 FA12 FA21 FA24

5F046 MA02